



Sirio TH

Plate processor for offset plates (conventional and thermal CtP)

Very robust plate processor for average to high productions (60.000 sqm/year) • Stainless steel inner parts and worm screw • Easy maintenance • Automatic developer fill • Developer temperature control through heating element and cooling device • Automatic replenishment • Antiox for stand-by replenishment • Programmable switch-on/off (optional) • Conductivity meter (optional) • Plate rinsing even with closed circuit recycler (optional) that allows a water saving of 95% • Brush in the washing section • Second automatic inlet • Perfect drying of both sides of the plate • Control panel to programme all functions • Low level alarm for 3 outer cans (optional)

Sviluppatrice per lastre offset (tradizionali e CtP termiche)

Sviluppatrice molto robusta per medie e alte produzioni (60.000 mq/anno) • Parti interne in acciaio inossidabile e vite senza fine • Facile manutenzione • Carico automatico dello sviluppo • Controllo temperatura del chimico tramite resistenza e gruppo frigorifero • Rigenerazione automatica • Antiox per la rigenerazione in stand-by • Accensione e spegnimento programmabile (optional) • Conduttivimetro (optional) • Risciacquo della lastra anche con ricircolo a circuito chiuso (optional) che permette un risparmio d'acqua del 95% • Spazzola nella sezione lavaggio • Secondo ingresso automatico • Perfetta asciugatura di entrambi i lati della lastra • Pannello comandi per la programmazione di tutte le funzioni • Allarme acustico livello minimo fustini esterni (optional)



OVIT Srl

SIRIO TH 85 - 120 - 150



Développeuse pour plaques offset (traditionnelles et CTP thermiques)

Développeuse très robuste pour moyennes/hautes productions (60.000 m²/année) • Parties intérieures en acier inoxydable et vis sans fin • Facile entretien • Chargement automatique révélateur • Température révélateur réglée par résistance de chauffage et groupe refroidisseur • Régénération automatique • Fonction anti-ox pour régénérer en stand-by • Allumage/arrêt programmable (option) • Conductimètre (option) • Rinçage plaque aussi avec recycleur à circuit fermé (option) qui permet une économie de 95% d'eau • Brosse dans la section de rinçage • Deuxième entrée automatique • Parfait séchage sur les deux cotés de la plaque • Panneau de control pour programmer toutes les fonctions • Alarme acoustique niveau minimum fûts extérieurs (option)



Entwicklungsmaschine für traditionelle und Thermal-CtP-Platten

Sehr starke Entwicklungsmaschine für Mittel-/Hochproduktion (60.000 qm/Jahr) • Innere Teile aus Edelstahl mit Schneckenschraube • Wartungsfreundlich • Automatisches Entwickleraufladen • Heizelement und Kühlanlage für konstante Entwicklertemperatur • Automatische Regenerierung • Antiox-Funktion, die die Entwicklerregenerierung auch bei stand-by-Betrieb erlaubt • Programmierbare Einschaltung/Abstellung (wahlweise bestellbar) • Leitwertgerät (wahlweise bestellbar) • Plattenauswaschung mit Wasserrückführungssystem im geschlossen Kreislauf (wahlweise bestellbar), das 95% Wassereinsparung ermöglicht • Bürstenwalze im Waschteil • Automatischer zweiter Platteneinlauf • Perfekte Trocknung auf beiden Plattenseiten • Schaltpult für Programmierung aller Funktionen • Niedrigniveau Schallalarm für die äußeren Kanistern (wahlweise bestellbar)



Procesadora para planchas offset (convencionales y térmicas CtP)

Reveladora muy robusta para medias/altas producciones (60.000 metros cuadrados/año) • Interior de acero inoxidable y tornillo sin fin • Fácil mantenimiento • Carga automática revelador • Control temperatura revelador a través de resistencia y grupo frigorífico • Regeneración automática • Función antioxidante para regenerar en stand-by • Encendido/apagado programables (opcional) • Medidor de conductividad (opcional) • Aclarado plancha también con reciclador de circuito cerrado (opcional) que permite un ahorro de agua del 95% • Cepillo en la sección lavado • Segunda entrada automática • Secado perfecto de ambos lados de la plancha • Panel de mandos para programar todas las funciones • Alarma sonora nivel mínimo barriles externos (opcional)



Processadora de chapas offset (CtP tradicional e térmica)

Processadora muito robusta para médias/altas produções (60.000 metro quadrado/ano) • Partes internas em aço inoxidável e parafuso sem fim • Fácil manutenção • Carga automática do revelador • Termostatização do revelador por meio de resistência e grupo frigorífero • Regeneração automática • Função antiox para regenerar em stand-by • Acionamento/desligamento programável (opcional) • Condutímetro (opcional) • Enxágue da chapa também com recirculador em circuito fechado (opcional) que permite uma economia de água de 95% • Escova na seção lavagem • Segunda entrada automática • Perfeita secagem em ambos os lados da chapa • Painel de comandos para programar todas as funções • Alarme acústico nível mínimo tambores externos (opcional)

Technical details

	SIRIO TH 85	SIRIO TH 120	SIRIO TH 150
Useful inlet width	mm 850 (33.5")	mm 1200 (47.3")	mm 1500 (59")
Min. plate length	mm 300 (11.9")	mm 300 (11.9")	mm 300 (11.9")
Capacity of dev. tank	lt 55 (14.5 US gal)	lt 75 (19.8 US gal)	lt 95 25.1 US gals
Machine overall dimensions	mm 1500x1450 (59"x57.1")	mm 1850x1450 (72.8"x57.1")	mm 2250x1450 (88.6"x57.1")
Adjustable height upon request	mm 920÷1000 (36.25"÷39.4")	mm 920÷1000 (36.25"÷39.4")	mm 920÷1000 (36.25"÷39.4")
Inlet table (off-line)	mm 400 (15.7")	mm 400 (15.7")	mm 1300 (51.2")
Length of exit table	mm 1000 (39.3")	mm 1000 (39.3")	mm 1300 (51.2")
Power supply & consumption	208 . 240 V~ (L+N+PE), 50-60Hz, 5,4 kW	208 . 240 V~ (L+N+PE), 50-60Hz, 5,4 kW	208 . 240 V~ (L+N+PE), 50-60Hz, 5,4 kW
Net Weight	Kg 440 (970 lbs)	kg 560 (1234.8 lbs)	Kg 750 (1653.8 lbs)

For more information please visit our web site www.ovit.it